

<<多弧离子镀沉积过程的计算机模拟>>

图书基本信息

书名：<<多弧离子镀沉积过程的计算机模拟>>

13位ISBN编号：9787502462277

10位ISBN编号：7502462279

出版时间：2013-4

作者：赵时璐

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<多弧离子镀沉积过程的计算机模拟>>

### 内容概要

《多弧离子镀沉积过程的计算机模拟》系统介绍了多弧离子镀沉积过程的计算机模拟。全书共分13章，主要内容包括：绪论；真空镀膜技术的介绍；多弧离子镀沉积过程模拟的理论基础；多弧离子镀物理过程的分析；计算机模拟技术；数学模型的建立；程序的编制；模拟的结果；模拟结果的讨论与验证；6个模块的主要程序代码等。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>